(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-167878 (P2001-167878A)

(43)公開日 平成13年6月22日(2001.6.22)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記 ^長	F I		テーマコード(参考)
H05B	33/10	H05B	33/10	3 K O O 7
	33/14		33/14 A	4 J O 3 9
// C09D	11/00	C 0 9 D	11/00	

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 11 頁)

(21)出願番号	特願平11-350267	(71)出願人	000005049
			シャープ株式会社
(22)出願日	平成11年12月 9 日(1999. 12.9)		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者	藤田 悦昌
			大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
			ャープ株式会社内
		(74)代理人	100065248
			弁理十 野河 信大郎

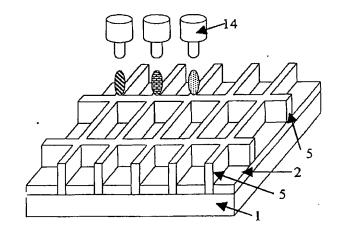
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機LED層形成用塗液とそれを用いた有機LED索子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 インクジェットプリンターのヘッドでの有機 LED層用塗液の目詰まりを防止することを課題とす る。

【解決手段】 少なくとも溶媒と有機材料を含有し、有機材料の重量平均分子量が60000未満である有機 LED層形成用塗液により上記課題を解決する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 有機LED索子中の有機LED層をインクジェット方式により形成する際に使用される塗液であって、塗液が、少なくとも溶媒と重量平均分子量が60000未満の有機材料とを含有することを特徴とする有機LED層形成用塗液。

【請求項2】 塗液が、20℃において10mPa・s 以下の粘度を有する請求項1に記載の塗液。

【請求項3】 溶媒が、20℃において10mmHg以下の蒸気圧の溶媒を少なくとも1種含む請求項1又は2に記載の塗液。

【請求項4】 有機材料が電気導電性を有する請求項1 ~3のいずれか1つに記載の塗液。

【請求項5】 有機材料が蛍光性を有する請求項4に記載の塗液。

【請求項6】 請求項1~5記載の有機LED層形成用 塗液を用い、インクジェット方式により有機LED素子 中の1層又は複数層からなる有機LED層の少なくとも 1層を形成することを特徴とする有機LED素子の製造 方法。

【請求項7】 インクジェット方式により形成される有機 LED層が、有機発光層、電荷輸送層又はそれら両層である請求項6に記載の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機LED層形成用塗液とそれを用いた有機LED素子の製造方法に関する。更に詳しくは、本発明は、インクジェット方式による有機LED素子中の有機LED層の製造に際して、インクジェットのヘッドでの目詰まりを防止し、連続して安定的に有機LED層を作製することができる有機LED層形成用塗液とそれを用いた有機LED素子の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】従来、有機材料を用いた有機LED索子中の有機LED層(例えば、有機発光層)の製造には、スピンコート法が用いられていた。しかし、この方法では、有機LED層のパターニングによるカラー化は非常に困難とされてきた。しかし、近年、このひとつの解決法として、有機LED層を、インクジェット方式によりパターン化して製造する方法が提案された(特開平10-12377号公報、Appl. Phys. Lett. 72. 9519. 1998)。しかし、インクジェット方式を用いて有機LED層を取り、1998)。しかし、インクジェット方式を用いて有機LED層を変した。連続して安定的に有機LED層を作製することが困難であるという問題が生じていた。

[0003]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、このよう

な事情を鑑み、鋭意検討を行った結果、ヘッドでの目詰まりの原因が、従来の有機LED層の製造においては問題とされなかった有機材料の分子量と密接に関係があることを意外にも見出し、本発明に至った。かくして本発明によれば、有機LED素子中の有機LED層をインって、塗液が、少なくとも溶媒と重量平均分子量が6000の未満の有機材料とを含有することを特徴とする有機LED層形成用塗液を用い、インク層がは、上記有機LED層形成用塗液を用い、インク層がらない。上記有機LED層形成用塗液を用い、インク層があるす。とも1層を形成することを特徴とする有機LED層の少なくとも1層を形成することを特徴とする有機LED層の少なくとも1層を形成することを特徴とする有機LED素子の製造方法が提供される。

[0004]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。有機LED素子は、少なくとも第1電極、有機LED層と第2電極から構成される。ここで、有機LED素子は、図1に示すように、基板上に形成されていてもよい。なお、図1中、1は基板、2は第1電極、3は有機LED層、4は第2電極を意味している。

【0005】本発明の塗液は、図1の有機LED素子の 構成の内、有機LED層3の形成に使用される。有機L ED層は、少なくとも1層の有機発光層を有している。 具体的には、有機発光層の単層構造、又は電荷輸送層と 有機発光層の多層構造が挙げられる。更に、電荷輸送層 及び有機発光層はそれぞれ多層構造であってもよい。本 発明の塗液は、上記有機LED層を構成する層の少なく とも1層をインクジェット方法により形成するために使 用される。本発明の有機LED層形成用塗液は、有機発 光層形成用塗液と電荷輸送層形成用塗液に分けることが できる。ここで、有機発光層形成用塗液としては、有機 材料としての、有機LED層形成用の公知の高分子発光 材料、有機LED層形成用の公知の高分子発光材料の前 駆体、又は有機LED層形成用の公知の低分子発光材料 と公知の高分子材料とを、溶媒に溶解又は分散させた塗 液を用いることができる。

【0006】高分子発光材料としては、例えば、ポリ(2ーデシルオキシー1、4ーフェニレン) (D0-PPP)、ポリ[2、5-ビス[2-(N, N, N-トリエチルアンモニウム) エトキシ]-1、4-フェニレン-アルト-1、4-フェニレン]ジブロマイド (PPP-NEt3+)、ポリ[2-(2'ーエチルヘキシルオキシ)ー5ーメトキシー1、4ーフェニレンビニレン] (MEH-PPV)、ポリ[5ーメトキシー(2ープロパノキシサルフォニド)ー1、4ーフェニレンビニレン] (MPS-PPV)、ポリ[2、5ービス(ヘキシルオキシ)ー1、4ーフェニレンー(1ーシアノビニレン)] (CN-PPV)、ポリ[2-(2'-エチルヘキシルオキシ)-5ーメトキシー1、4ーフェニレンビニレン-(1-シアノビニレン)] (MEH-CN-PPV)、ポリ

(9,9-ジーnーオクチルフルオレン) (PF)、ポリ(ベンゾチアジアゾールフルオレン) (PBF)、ポリ(ナフチルフルオレン) (PNF)、ポリ(ビチオフェニレンフルオレン) (PTF)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。高分子発光材料の前駆体としては、例えば、ポリ(pーフェニレン)前駆体(Pre-PPP)、ポリ(pーフェニレンビニレン)前駆体re-PPV、ポリ(pーナフタレンビニレン) (Pre-PNV)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【0007】低分子発光材料としては、例えば、テトラフェニルブタジエン(TPB)、クマリン、ナイルレッド、オキサジアゾール誘導体等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。高分子材料としては、例えば、ポリカーボネート(PC)、ポリメチルメタクリレート(PMMA)、ポリビニルカルバゾール(PVCz)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【〇〇〇8】また、塗液に、必要に応じてpH調整用、粘度調整用、浸透促進用、レベリング剤等の添加剤、有機LED用、有機光導電体用の公知のホール輸送材料、電子輸送材料等の電荷輸送材料、アクセプター、ドナー等のドーパント等を添加してもよい。ホール輸送材料としては、例えば、N.N'ービスー(3ーメチルフェニル)ーN,N'ービスー(フェニル)ーベンジジン(TPD)、N,N'ービスー(3ーメチルフェニル)ーN,N'ービスー(フェニル)ーベンジジン(NPD)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。電子輸送材料としては、例えば、3ー(4ービフェニルイル)ー4ーフェニレンー5ーtーブチルフェニルー1、2、4ートリアゾール(TAZ)、トリス(8ーヒドロキシナト)アルミニウム(Alq3)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【〇〇〇9】電荷輸送層形成用塗液としては、有機材料としての、有機LED層形成用及び/又は有機光導電体形成用の公知の高分子電荷輸送材料、その前駆体、あるいは有機LED層形成用及び/又は有機光導電体形成用の公知の低分子電荷輸送材料等の有機材料と公知の高分子材料とを、溶媒に溶解又は分散させた塗液を用いることができる。高分子電荷輸送材料としては、例えば、ポリアニリン(PANI)、3、4ーポリエチレンジオキシチオフェン(PEDT)、ポリスチレンサルフォネート(PSS)、PVCz、Poly-TPD、ポリ(オキサジアゾール)誘導体(Poly-OXZ)等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。

【OO10】高分子電荷輸送材料の前駆体としては、例えば、Pre-PPV、Pre-PNV等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。低分子電荷輸送材料としては、例えば、TPD、NPD、オキサジアゾール誘導体等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではな

い。高分子材料としては、例えば、PC、PMMA、PVCz等があるが、本発明は特にこれらに限定されるものではない。また、塗液には、必要に応じてpH調整用、粘度調整用、浸透促進用、レベリング剤等の添加剤、アクセプター、ドナー等のドーパント等を添加してもよい。

【0011】上記有機材料(高分子発光材料及びその前駆体、低分子発光材料、高分子電荷輸送材料及びその前駆体、低分子電荷輸送材料、高分子材料)の重量平均分子量は、60000未満であり、有機LED層として、必要な200nm以下の膜厚とインクジェットへッドに適した粘度を得るためには、100000~2000であることがより好ましい。このように特定の重量平均分子量を有機材料が有することにより、ヘッド内での乾燥による溶で有機材料が詰まることや、ヘッド内での乾燥による冷で有機材料が詰まることや、ヘッド内での乾燥による冷で、高分子材料、添加剤等)が析出すること等によるヘッドでの目詰まりを防止することができる。これにより連続して有機LED素子を製造できる。

【0012】また、有機発光層及び電荷輸送層の形成用 塗液を構成する溶媒としては、従来の溶媒を用いること ができるが、前記溶媒中に少なくとも20℃における蒸 気圧が10mmHg以下の溶媒が1種類以上含有される ことが好ましい。そのような溶媒としては、例えば、エ チレングリコール、プロピレングリコール、トリエチレ ングリコール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、トリエチ レングリコールモノメチルエーテル、トリエチレングリ コールモノエチルエーテル、グリセリン等の多価アルコ ール及びその誘導体、ホルムアミド、N-メチル-2-ピロ リドン等のアミド化合物、ノナン、デカン、トリクロロ プロパン等の脂肪族炭化水素及びその誘導体、o-ジク ロロベンゼン、キシレン等のベンゼン誘導体等がある が、本発明は特にこれらに限定されるものではない。な お、これらの溶媒は、他の溶媒と混合して用いることが 可能であり、他の溶媒とは、水、メタノール、トルエン 等が挙げられる。

【OO13】また、上記の塗液中の有機材料と溶媒の混合比率は、塗液の粘度が、20℃において10mPa・s以下になるように調整することが好ましい。より好ましい粘度は、2~6mPa・sである。更に、塗液の表面張力が、被塗布面に対して40dyn/cm以上になるように、塗液中の有機材料と溶媒の種類及びそれらの割合を調整することが好ましい。より好ましい表面張力は、40~70dyn/cmである。

【 O O 1 4 】次に、本発明の有機LED素子の形成方法を説明する。なお、有機LED層中、少なくとも1層を本発明の方法で形成しさえすれば、他の層は本発明の方法により作製してもよいし、他の従来の有機薄膜形成方法(例えば、真空蒸着法のようなドライプロセスや、ディップコート、スピンコート法等のウエットプロセス)により作製してもよい。次に、本発明による有機LED

層(例えば、有機発光層、電荷輸送層)層の形成法について説明する。図7に示すように有機発光層は、インクジェット方式により有機発光層形成用塗液を所定の位置に吐出することで、第1電極上又は電荷輸送層上に形成することができる。また、電荷輸送層は、インクジェット方式により電荷輸送層形成用塗液を所定の位置に吐出することで、第1電極上、電荷輸送層上又は有機発光層上に形成することができる。

【0015】更に、各画素の有機発光層の重なり、混合 の防止、膜厚分布の均一化を考慮すると、例えば図1の ように、各画素間に隔壁5を形成したほうが好ましい。 隔壁としては、単層構造であってもよいし、多層構造で あってもよい。また、隔壁の材料は、本発明の有機LE D用塗液に不溶性もしくは難溶性であることが好まし い。また、より好ましくは、ディスプレイとしての表示 品位を上げる目的で、ブラックマトリックス用の材料を 用いることが好ましい。また、1 画素を形成する際に は、隔壁で区画された一画素内に、1液のみを吐出して もよいし、図8に示すように多液を同一の場所、もしく は、図9に示すように異なる場所に吐出してもよい。ま た、塗液を吐出するノズルは、各発光色で異なるノズル を用いることが好ましいが、同一の塗液に対して、一つ のノズルでもよいが、製造速度を考えると複数のノズル を用いることが好ましい。また、塗液の吐出方式として は、作製する有機LED素子の発光色の配置に応じて、 コンティニアスタイプでも、オンデマンドタイプでもよ い。また、塗液中に含まれる有機材料の熱による変質が 起こることを防ぐためピエゾ方式が好ましい。

【OO16】塗液を塗布後、溶媒を完全に除去するために、加熱乾燥することが好ましい。また、この加熱乾燥は、空気中でもよいが、有機材料の劣化を防ぐ観点から、不活性ガス中で行うことが好ましい。また、大気圧下で行ってもよいが、有機材料の劣化を防ぐ観点から、減圧下で行うことが好ましい。上記有機LED層以外の有機LED素子の構成としては、例えば次のような変形例が挙げられる。

【 O O 1 7 】まず、コントラストを向上させるの観点から、基板 1 の外側には、偏光板 7 が設けられていることが好ましい。また、信頼性を向上させる観点からは、情報と E D素子の第2 電極 4 上には、封止膜又は封止基 6 を設けることが好ましい。前記有機 L E D層を挟ましては、上記有機 L E D層からの発光は、基板側から放出電極である出されるので、発光効率を高めるため、第2 電極が反射電極が反射であることがの発光を第2 電極側から放出させることがの発光を第2 電極側から放出させることである。 逆に、第2 電極が反射電極であること、 下2 は第1 電極と基板との間に反射 が反射基板であること、 又は第1 電極と基板との間に反射 を できること、 又は第1 電極と基板との間に反射 を できること、 又は第1 電極と基板との間に反射 を できること、 又は第1 電極と基板との間に

射膜を有することが好ましい。

【 O O 1 8 】ここで、基板としては、石英基板、ガラス基板、プラスチック基板が使用可能であるが本発明はこれらに限定されるものではない。透明電極の材料としては、Cul、ITO、SnO2、ZnO等の透明電極を使用できる。反射電極の材料としては、アルミニウム、カルシウム等の金属、マクネシウム・銀、リチウム・アルミニウム等の合金、マグネシウム/銀等の金属同士の積層膜、フッ化リチウム/アルミニウム等の絶縁体と金属との積層膜等を使用することができる。但し、本発明はこれらに限定されるものではない。

【0019】次に、上記有機LED素子は複数個集積す ることにより、有機LEDディスプレイを構成する。こ こで、有機LEDディスプレイの有機発光層の配置につ いて説明する。有機LEDディスプレイは、図2に示す ように、ディスプレイの各部分が異なる発光色を持つエ リアから構成されていてもよい。また、図3(a)に示 すように、有機LED層が、マトリックス状に配置され た構造をもつ場合、そのマトリックス状に配置された有 機LED層は、好ましくは、各々が赤色(R)発光画素 1、緑色(G)発光画素2、青色(b)発光画素3から 構成されていてもよい。更に、このストライプ配列の代 わりに、図3(b)、(c)に示すような配列でもよ い。また、図3(d)に示されるように赤色(R)発光 画素、緑色(G)発光画素、青色(b)発光画素の割合 は、必ずしも、1:1:1の比でなくともよい。また、 各画素の発光面積は同一でも異なっていてもよい。な お、図3(b)、図3(c)及び図3(d)の配列は、 モザイク配列、デルタ配列及びスクウェア配列と称され

【0020】次に、各画素に対応した第1電極間と第2 電極間の接続方法について説明する。有機LEDディス プレイは、図4に示すように、少なくとも第1電極又は 第2電極をそれぞれの画素に独立の電極にしてもよい。 また、図5に示すように、前記有機LED層に対応した 第1電極と第2電極を共通の基板上で互いに直交するス トライプ状の電極になるように構成されてもよい。更 に、図6に示すように、第1電極又は第2電極を薄膜ト ランジスタ(TFT)を介して共通の電極(ソースバスライ ン、ゲートパスライン)に接続するように構成してもよ い。ここで、1画素に対応するTFTは、1つでもよい し、複数個でもよい(例えば、特開平8-234683 号公報参照)。また、第1電極もしくは第2電極がMI Mダイオードを、介して共通の電極に接続していてもよ い。(例えば、特開平10-268798号公報参照) [0021]

【実施例】<有機LED層形成用塗液の作製> 〔有機発光層形成用塗液の作製〕

(実施例1) 重量平均分子量2000の下記構造式 (1) で示されるポリ(p.フェニレンビニレン)の前 駆体(以下、Pre-PPVと略す。)O. O1gをメタノール中にO. 1重量%になるように溶かして有機発光層形成用塗液を作製した。

[0022]

【化1】

【0023】(実施例2)重量平均分子量20000の Pre-PPVの替わりに、重量平均分子量6000のPre-P PVO. 01gを用いたこと以外は、実施例1と同様にして塗液を作製した。

【0024】(実施例3) 重量平均分子量20000の Pre-PPVの替わりに、重量平均分子量10000のPre-PPVO. 01gを用いたこと以外は、実施例1と同様にして塗液を作製した。

【0025】(実施例4) 重量平均分子量20000の Pre-PPVの替わりに、重量平均分子量40000のPre-PPVO. 01gを用い、メタノール中に0.025重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例1と同様にして塗液を作製した。

【0026】(比較例5) 重量平均分子量20000の Pre-PPVの替わりに、重量平均分子量60000のPre-PPVO. 01gを用い、メタノール中に0. 015重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例1と同様にして塗液を作製した。

【OO27】(実施例5)Pre-PPVO. 1gをメタノール中に1. O重量%になるように溶かしたこと以外は実施例3と同様にして塗液を作製した。

【OO28】(実施例6)Pre-PPVO. OO1gをメタノール中にO. O1重量%になるように溶かしたこと以外は実施例3と同様にして塗液を作製した。

【0029】(実施例7)メタノールの替わりに、純水を溶媒として用いたこと以外は、実施例2と同様にして塗液を作製した。

【0030】(実施例8)メタノールの替わりに、エチレングリコールを溶媒として用いたこと以外は、実施例2と同様にして塗液を作製した。

【0031】(実施例9)メタノールの替わりに、純水、エチレングリコール、メタノール、の重量比85: 10:5の混合溶媒を溶媒として用いたこと以外は、実施例2と同様にして塗液を作製した。

【 O O 3 2 】 (実施例 1 O) 重量平均分子量 2 O O O O の下記構造式 (2) で示されるポリ[2, 5-ビス[2-(N, N, N-トリエチルアンモニウム) エトキシ]-1, 4-フェニレン-アルト-1, 4-フェニレン]ジブロマイド (以下、PPP-NEt3+と略す。) O. O 1 g を純水中に

O. 1 重量%になるように溶かして有機発光層形成用塗液を作製した。

[0033]

【化2】

【0034】 (実施例11) 重量平均分子量20000 のPPP-NEt3+の替わりに、重量平均分子量6000のPP-NEt3+を0.01g用いたこと以外は、実施例10と同様にして塗液を作製した。

【 O O 3 5 】 (実施例 1 2) 重量平均分子量 2 O O O O のPPP-NEt3+の替わりに、重量平均分子量 1 O O O O O のPPP-NEt3+を O. O 1 g 用いたこと以外は、実施例 1 1 と同様にして塗液を作製した。

【 O O 3 6 】 (実施例 1 3) 重量平均分子量 2 O O O O のPPP-NEt3+の替わりに、重量平均分子量 4 O O O O O のPPP-NEt3+を O . O 1 g 用い、純水中に O . O 2 5 重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例 1 2 と同様にして塗液を作製した。

【0037】(比較例2)重量平均分子量20000のPPP-NEt3+の替わりに、重量平均分子量60000PP-NEt3+を0.01g用い、純水中に0.015重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例13と同様にして塗液を作製した。

【 O O 3 8 】 (実施例 1 4) PPP-NEt3+O. 1gを純水中に1. 0 重量%になるように溶かしたこと以外は実施例 1 1 と同様にして塗液を作製した。

【 O O 3 9 】 (実施例 1 5) PPP-NEt₃+O. O O 1 gを純水中にO. O 1 重量%になるように溶かしたこと以外は実施例 1 1 と同様にして塗液を作製した。

【 0 0 4 0 】 (実施例 1 6) 純水の替わりに、エチレングリコールを溶媒として用いたこと以外は、実施例 1 1 と同様にして塗液を作製した。

【 O O 4 1 】 (実施例 1 7) 純水の替わりに、N-メチル -2-ピロリドンを溶媒として用いたこと以外は、実施例 1 1 と同様にして塗液を作製した。

(実施例18)

【0042】純水の替わりに、純水、エテレングリコール、メタノールの重量比70:20:10の混合溶媒を溶媒として用いたこと以外は、実施例10と同様にして塗液を作製した。

【0043】(実施例19) 重量平均分子量20000の下記構造式(3)で示されるポリ[2-(2'-エチルヘキシルオキシ)-5-メトキシ1,4-フェニレンビニレン-(1-シアノビニレン)](以下、MEH-CH-PPVと略す。)0.01gをトルエン中に0.1重量%になるように溶かして有機発光層形成用塗液を作製した。

[0044]

[化3]

【0045】(実施例20)重量平均分子量20000のNEH-CN-PPVの替わりに、重量平均分子量60000のNEH-CN-PPVを0.01g用いたこと以外は、実施例19と同様にして塗液を作製した。

【 0 0 4 6 】 (実施例 2 1) 重量平均分子量 2 0 0 0 0 のNEH-CN-PPVの替わりに、重量平均分子量 1 0 0 0 0 0 のNEH-CN-PPVを 0. 0 1 g 用いたこと以外は、実施例 1 9 と同様にして塗液を作製した。

【 O O 4 7 】 (実施例 2 2) 重量平均分子量 2 O O O O のMEH-CN-PPVの替わりに、重量平均分子量 4 O O O O O O NEH-CN-PPVを O. O 1 g 用い、トルエン中に O. O 2 5 重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例 1 9 と同様にして塗液を作製した。

【 O O 4 8 】 (比較例 3) 重量平均分子量 2 O O O O の MEH-CN-PPVの替わりに、重量平均分子量 6 O O O O O O NEH-CN-PPVを O . O 1 g 用い、トルエン中に O . O 1 5 重量%になるように溶かしたこと以外は、実施例 1 9 と 同様にして塗液を作製した。

【 O O 4 9 】 (実施例 2 3) MEH-CN-PPV O. 1gをトルエン中に 1. O重量%になるように溶かしたこと以外は実施例 2 O と同様にして塗液を作製した。

【 0 0 5 0 】 (実施例 2 4) MEH-CN-PPV 0. 0 0 1 gをトルエン中に 0. 0 1 重量%になるように溶かしたこと以外は実施例 2 0 と同様にして塗液を作製した。

【0051】(実施例25)トルエンの替わりに、o-ジ クロロベンゼンを溶媒として用いたこと以外は、実施例 20と同様にして塗液を作製した。

【0052】(実施例26)トルエンの替わりに、トリクロロプロパンを溶媒として用いたこと以外は、実施例20と同様にして塗液を作製した。

【0053】(実施例27)トルエンの替わりに、トルエンとo-ジクロロベンゼンの重量比60:40の混合溶

媒を溶媒として用いたこと以外は、実施例21と同様にして塗液を作製した。

【0054】 [電荷輸送層形成用塗液の作製]

(実施例28) 重量平均分子量60000の下記構造式(4)で示される3,4-ポリエチレンジオキシチオフェン(以下、PEDTと略す。)0.01gを純水、エチレングリコール、メタノールの重量比70:20:10の混合溶媒中に0.1重量%になるように溶かして電荷輸送層形成用塗液を作製した。

[0055]

【化4】

【0056】尚、各材料は、公知の方法により合成を行なった。また、各材料の重量平均分子量の調整は、反応条件(特に、モノマーを高分子化する時に用いる、重合開始剤の量を調整すること)を変えることと、合成した高分子材料を、GPC又は透析用チューブを用いて特定の分子量をもつものに分けることで行なった。

【0057】〈評価1:連続吐出評価〉以上の実施例及び比較例により得られた有機LED用塗液をインクジェットプリンティング装置のインクタンクに充填し、有機LED層形成用塗液をヘッドノズルから連続的に吐出させ、吐出不良の度合いを測定した。評価基準は、

A: 100時間以上吐出不良が生じなかったもの

B: 100時間未満で吐出不良が生じたもの

C: 10時間未満で吐出不良が生じたもの

D: 1時間未満で吐出不良が生じたもの

E:最初から吐出不良が生じたもの

+:吐出不良が生じたものを10回クリーニング後、再度有機LED層形成用塗液を充填し、ヘッドノズルから 塗液を吐出させ、塗液が吐出したもの

ー:吐出不良が生じたものを10回クリーニング後、再度有機LED層形成用塗液を充填し、ヘッドノズルから 塗液を吐出させ、塗液が吐出しなかったもの とした。

【0058】〈評価2:クリーニング評価〉上記評価1で吐出不良を起こしたものに関して、クリーニングを行って、再度吐出を行ない吐出不良の度合いを測定した。ここで、クリーニングとは、有機LED層形成用塗液作製に用いた溶媒のみをヘッドの充填して吐出させることでヘッド内の不要物を除去することである。評価基準は、

〇: クリーニングにより有機 LED層形成用塗液が吐出 したもの

×:クリーニングを行なっても有機LED層形成用塗液

が吐出しなかったもの とした。 【0059】 【表1】

		材料	ļ		塗液の	評值	Б法
Į.	溶媒		有機材料	粘度	1	2	
İ	溶媒名	混合比 (%)	蒸気圧 (mmHg)	の 重量平均	(mPa·s)		
				分子量			
実施例 1	メタノール	100	97.3	20,000	1.32	C	0
実施例 2	メタノール	100	97.3	60,000	2.47	С	0
実施例3	メタノール	100	97.3	100,000	4.25	С	0
実施例4	メタノール	100	97.3	400,000	5.96	C	0
比較例1	メタノール	100	97.3	600,000	4.82	E	×
実施例 5	メタノール	100	97.3	100,000	22.1	D	0
実施例 6	メタノール	100	97.3	100,000	1.49	C	10
実施例7	純水	100	17.5	60,000	3.01	В	Ō
実施例8	エチレンク・リコール	100	0.083	60,000	61.8	D	×
	純水	85	17.5			 	
実施例 9	エチレンク・リコール	10	0.083	60,000	3.87	A	l —
	メタノール	5	97.3	1			
実施例 10	純水	100	17.5	20,000	1.48	B	0
実施例 11	純水	100	17.5	60,000	2.56	В	Ō
実施例 12	純水	100	17.5	100,000	4.13	В	0
実施例 13	純水	100	17.5	400,000	3.78	В	0
比較例2	純水	100	17.5	600,000	4.78	E	×
実施例 14	純水	100	17.5	60,000	14.3	D	0
実施例 15	純水	100	17.5	60,000	1.56	В	Ō
実施例 16	エチレンク*リコール	100	0.083	60,000	58.7	Ď	×
	N-メチル-2-ピロリト*				<u> </u>	 	
実施例 17	ን	100	0.093	60,000	4.35	A	
	純水	70	17.5	 		 	
実施例 18	エチレンク・リコール	20	0.083	20,000	2.56	A	-
	メタノール	10	97.3			1	l
実施例 19	hu iy	100	21.8	20,000	1.29	В	0
実施例 20	トルエン	100	21.8	60,000	2.38	В	Ŏ
実施例 21	トル エン	100	21.8	100,000	4.16	В	ō
実施例 22	トルエン	100	21.8	400,000	3.88	B	Ō
比較例3	トルエン	100	21.8	600,000	3.79	E	×
実施例 23	トルエン	100	21.8	60,000	13.7	D	0
実施例 24	トルエン	100	21.8	60,000	1.32	В	ō
実施例 25	0-ジクロロベンゼン	100	1.00	60,000	48.3	D	10
実施例 26	ר"תם "דם מפעל	100	2.38	60,000	34.4	D	×
	トルエン	60	21.8			†	
実施例 27	o-ジクロロベンゼン	40	1.00	100,000	5.63	A	
	純水	70	17.5			† 	<u> </u>
実施例 28	エチレンク・リコール	20	0.083	60,000	3.22	A	
1	メタノール	10	97.3			Ι"	

【〇〇6〇】〈有機LEDディスプレイの作製〉

(実施例 2 9) 1 3 Onmの膜厚を持つITO付きガラス基板の I T O を、フォトリソグラフィ法により幅 2 2 O μ m、ピッチ 2 O O μ mのITO透明ストライプ電極(第 1 電極:陽極)を作製した。次に、ガラス基板を、イソプロピルアルコール、アセトン、純水を用いて超音波洗浄を各 1 O 分行い、次いでUVオゾン処理と02プラズマ処理を各 1 O 分行なった。次に、下記構造式(5)で示され

る(トリフェニルアミン - カーボネート)コポリマー (以下、Poly-TPDと略す。)とトリス(4-ブロモフェニル)アミニウム-ヘキサクロロ-アンチモネートを8 5:15の重量比でジクロロエタンに溶かした液を用いてスピンコーターにより100mmの層を形成した。

[0061]

【化5】

【0062】次に、インクジェットプリンティング装置により、赤、緑、青色に発光する発光材料を前記ITO上にストライプ状にパターニング塗布し、厚さ100nmの有機発光層を形成する。ここで、各有機発光層形成用塗液としては、赤色有機発光層用としては、前記実施例27のMEH-CN-PPV、緑色有機発光層用としては、前記実施例9のPre-PPV、青色発光用として、前記実施例18のPP-NEt3+を使用した。ただし、有機発光層形成に際しては、Pre-PPVの膜を最初に形成後、Ar雰囲気下で150℃で6時間、加熱処理を行うことで、PPVに変換した後、赤色有機発光層と青色有機発光層を形成した。

【0063】次に、LiFを蒸着法により0.9nm形成し、厚さ0.2μm、幅300μm、ピッチ320μm のAI電極(第2電極:陰極)をシャドウマスクを用いた蒸着法により形成した。最後にエポキシ樹脂を用いて封止して複数の有機LED素子からなる有機LEDディスプレイを完成させた。以上のようにして作製した有機LEDディスプレイは、陽極と陰極間、陽極及び陰極間でのショートは観測されなかった。また、作製した有機LEDディスプレイに40Vのパルス電圧を印加することで赤、緑、青の発光が観測された。

【0064】 (実施例30) 130 nmの膜厚を持つIT0 付きガラス基板を、フォトリソグラフィ法により幅220 μ mピッチ200 μ mのIT0透明ストライプ電極(第1電極:陽極)を作製する。上記と同じ方法で洗浄する。次に、ポジ型レジストを用いてIT0と平行の方向には220 μ mピッチ、40 μ m幅、5 μ m膜厚で、IT0と直行する方向には320 μ mピッチで、40 μ m幅、5 μ m膜厚の隔壁をフォトレジスト法により作製した。次に、赤色発光画素として、インクジェットプリンティング装置により、正孔輸送層として、実施例9のPre-PP Vを含む塗液を用いて100nmの厚さで形成した。この上に、赤色有機発光層として、実施例27のMEH-CN-PPV を含む塗液を用いて100nmの厚さで形成した。

【0065】次に、緑色発光画素として、インクジェットプリンティング装置により、正孔輸送層として、実施例28のPEDTを含む塗液を用いて100nmの厚さで形成した。この上に、緑色有機発光層として、実施例9のPre-PPVを含む塗液を用いて100nmの厚さで形成した。次に、青色発光画素として、インクジェットプリンティング装置により、青色有機発光層として、実施例18のPPP-NEt3+を含む塗液を用いて100nmの厚さで形成した。次に、LiFを蒸着法により0.9nm形成し、厚さ0.2 μ m、幅300 μ m、ピッチ320 μ mのAl電極

(第2電極:陰極)をシャドウマスクを用いた蒸着法に より形成した。

【0066】最後にエポキシ樹脂を用いて封止して複数の有機LED素子からなる有機LEDディスプレイを完成させた。以上のようにして作製した有機LEDディスプレイは、陽極と陰極、陽極間及び陰極間でのショートは観測されなかった。また、作製した有機LEDディスプレイに40Vのパルス電圧を印加することで赤、緑、青の発光が観測された。

【0067】(実施例31)ガラス基板上に、薄膜トランジスタを形成してから、ITOからなる層を積層した。次に、ITOからなる層をパターン化して第1電極(陽極)を形成し、陽極間に実施例30と同様にして隔壁を作製した。次に、実施例30と同様にして有機LED素子を形成した。次に、LiFを蒸着法により0.9nm形成し、厚さ0.2 μ mの Λ l電極(第2電極:陰極)を蒸着法により形成した。

【0068】最後にエポキシ樹脂を用いて封止して複数の有機LED素子からなる有機LEDディスプレイを完成させた。以上のようにして作製した有機LEDディスプレイに5V直流電圧を印加することで赤、緑、骨の発光が観測された。

[0069]

【発明の効果】少なくとも溶媒と有機材料を含有する塗液であって、前記有機材料の重量平均分子量が600000未満であり、好ましくは前記塗液の20℃における粘度が10mPa・s以下であり、またより好ましくは溶媒中に少なくとも20℃における蒸気圧が10mmHg以下の溶剤が含有させることで、前記有機LED用塗液をインクジェットプリンターのヘッドに充填して吐出を行なった時でも、ヘッドでの目詰まりを防止でき、連続して有機LED素子を製造することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による有機LED素子の概略断面図である。

【図2】本発明による有機LEDディスプレイの有機発 光層の配置の概略部分平面図である。

【図3】本発明による有機 L E D ディスプレイの有機発 光層の配置の概略部分平面図である。

【図4】本発明の有機LEDディスプレイの概略部分平 面透視図である。

【図5】本発明の有機LEDディスプレイの概略部分平面透視図である。

【図6】本発明の有機LEDディスプレイの概略部分平

(9)



面透視図である。

【図7】本発明による有機LED層の形成工程の概略図である。

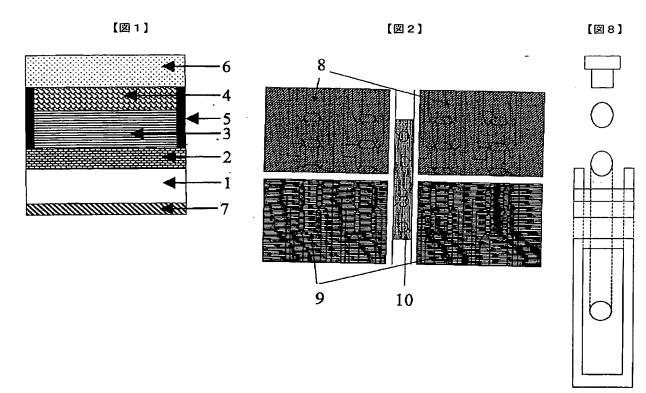
【図8】本発明によるインクの吐出方法の概略図である。

【図9】本発明によるインクの吐出方法の概略図であ る

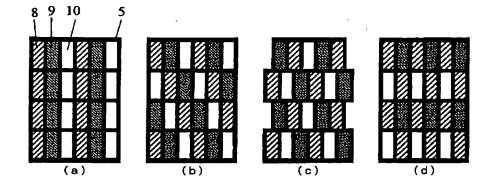
【符号の説明】

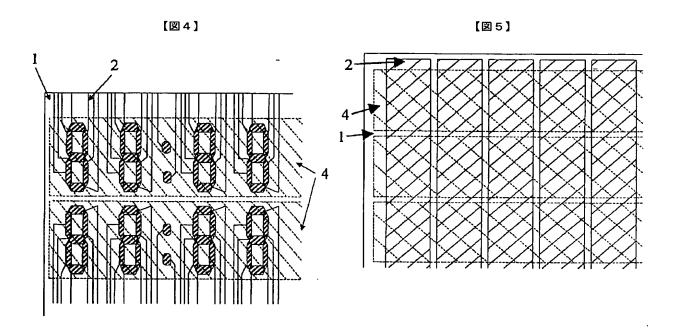
- 1 基板
- 2 第1電極
- 3 有機LED層

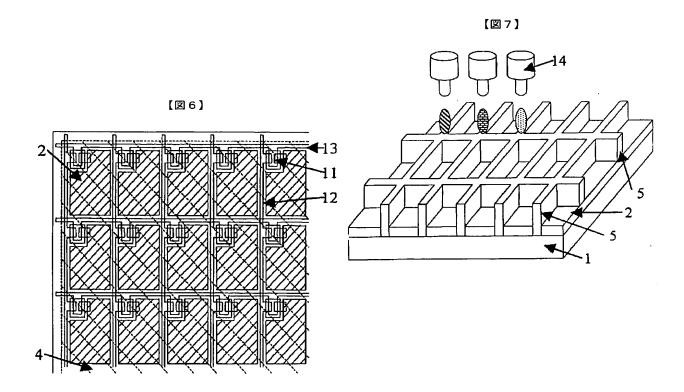
- 4 第2電極
- 5 隔壁
- 6 封止膜又は封止基板
- 7 偏光板
- 8 赤色発光画素
- 9 緑色発光画素
- 10 骨色発光画素
- 11 薄膜トランジスタ(TFT)
- 12 ソースパスライン
- 13 ゲートバスライン
- 14 インクジェットプリンターヘッド



【図3】



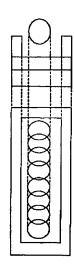












フロントページの続き

Fターム(参考) 3K007 AB04 AB18 BB07 CA01 CA02

CA05 CB01 CC01 DA00 DB03

EB00 FA01

4J039 AD10 AD21 AE06 AE13 BC02

BC05 BC07 BC09 BC10 BC13

BC14 BC36 BC50 BC53 BE12

BE29 EA27 EA28 EA41 EA48

GA24